

## Forno Per Grafitizzazione Di Film Ad Alta Conducibilità Termica

Numero articolo: GF-03



### introduzione

Il forno per la grafitizzazione del film ad alta conducibilità termica ha una temperatura uniforme, un basso consumo energetico e può funzionare in modo continuo.

[Ulteriori informazioni](#)

Specifiche del modello di prodotto	GF-03-Φ40×100	GF-03-Φ50×100	GF-03-Φ60×100	GF-03-Φ90×160
Volume (L)	125	196	282	1000
Temperatura nominale (C)	2800	2800	2800	2800
Temperatura limite (C)	3100	3100	3100	3100
Area di riscaldamento effettiva (mm)	Φ400×1000	Φ500×1000	Φ600×1000	Φ900×1000
Potenza (KW)	150	200	30	600
Frequenza (HZ)	1500	1000	1000	1000
Metodo di controllo della temperatura	Termostato elettrico giapponese Shima			
Metodo di riscaldamento	Riscaldamento a induzione			
Sistema del vuoto	Pompa per vuoto rotativa a palette (per requisiti di alto vuoto sono necessarie la pompa per vuoto Roots e la pompa a diffusione d'olio)			
Atmosfera di sinterizzazione	N <sup>2</sup> Ar e altri gas			
Tensione nominale di alimentazione (V)	380			
Tensione nominale di riscaldamento (V)	750			
Limite di vuoto (Pa)	100 (stato di vuoto freddo)			